WEST

Generate Collection Print

L1: Entry 1 of 6

File: JPAB

Jun 6, 1987

PUB-NO: JP362125550A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62125550 A

TITLE: OPTICAL DISK MEMORY

PUBN-DATE: June 6, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KUNUGI, MASANAO YAMADA, KUNIHARU

KATO, EIJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO EPSON CORP

APPL-NO: JP60265286

APPL-DATE: November 26, 1985

US-CL-CURRENT: 428/913

INT-CL (IPC): G11B 7/24; B41M 5/26

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the CN ratio of the titled memory by using a recording medium consisting essentially of a Te oxide and added with the specified amt. of one kind among Ga, Ge, and As and of one kind among In, Sn, and Sb, and forming the medium by a sol-gel method using the alkoxide of the elements.

CONSTITUTION: The optical memory is composed of a substrate 1, a recording medium 2, and a spacer 3. The medium 2 consisting essentially of a Te-oxide and added with 1∼10%, for example, of one kind among Ga, Ge, and As and 10∼20% of one kind among In, Sn, and Sb is used. The medium 2 is formed by a sol-gel method using the alkoxide of the Te, Ga, Ge, As, In, Sn, and Sb. Consequently, the uniformity of the composition and thickness of the recording film can be easily satisfied only by controlling the soln. concn., dipping speed, and spinner speed, and the CN ratio can be enhanced.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

WEST

Generate Collection Print

L1: Entry 4 of 6

File: DWPI

Jun 6, 1987

DERWENT-ACC-NO: 1987-195688

DERWENT-WEEK: 198728

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Heat mode type optical recording disc memory - has recording medium comprising tellurium oxide, gallium, germanium and/or arsenic and indium, tin and/or antimony

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE SEIKO EPSON CORP CODE

SHIH

PRIORITY-DATA: 1985JP-0265286 (November 26, 1985)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 62125550 A

June 6, 1987

008

•

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 62125550A

November 26, 1985

1985JP-0265286

INT-CL (IPC): B41M 5/26; G11B 7/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 62125550A

BASIC-ABSTRACT:

Heat mode type rerecordable optical recording disc memory has recording layer comprising (1) Te-oxide, (2) 1-10% one of Ga, Ge, As and (3) 10-20% one of In, Sn, Sb. The recording layer is provided by sol-gel method using alkoxide of the Te, Ga, Ge, As, In, Sn, Sb.

ADVANTAGE - Recording sensitivity, SN ratio, aging stability, are improved. Prodn. cost is lowered.

In an example, coating liq comprising tetramethoxy-Te (Te (OCH3)4), methylalcohol (solvent), 1.0% one of Ga (OCH3)3, Ge(OCH3)4, As (OCH3)3, and 10% one of In (OCH3)3, Sn (OCH3)4, Sb(OCH3)3, was coated on a surface of 130 mm dia x 1 mm thick PMMA substrate by dipping method or spin-coating method. Two coated discs were adhered through spacer to give an optical recording disc.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/3

TITLE-TERMS: HEAT MODE TYPE OPTICAL RECORD DISC MEMORY RECORD MEDIUM COMPRISE TELLURIUM OXIDE GALLIUM GERMANIUM ARSENIC INDIUM TIN ANTIMONY

DERWENT-CLASS: A89 E12 G06 L03 P75 T03 W04

CPI-CODES: A12-L03C; E31-G; E31-L; E31-M; E35-F; E35-G; E35-H; G06-C06; G06-D07; G06-F04; G06-F08A; L03-B05F;

EPI-CODES: T03-B01A; T03-N01; W04-C01;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M3 *01* Fragmentation Code B133 C810 M411 M782 M903 M904 M910 Q130 Q339 R043 Specfic Compounds 01667M Registry Numbers 87140 1286M

Chemical Indexing M3 *02* Fragmentation Code B152 C108 C216 C800 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M782 M903 M904 M910 Q130 Q339 R043 Specfic Compounds 01672M Registry Numbers 87140 1286M

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1667U; 1672U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0231 0500 3011 0535 2482 2488 2499 2513 2654 2841 2851

Multipunch Codes: 014 04- 074 077 081 082 435 446 466 472 575 596 634 649 688

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1987-081822 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1987-146455

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 125550

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)6月6日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 A-8421-5D 7447-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

②特 願 昭60-265286

20出 願 昭60(1985)11月26日

⑩発 明 者 功 刀 正 尚

諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

砂発明者 山田 邦晴 の発明者 加藤 栄司 諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

⑩発 明 者 加 滕 米 門 ⑪出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

%代理人 弁理士 最上 務 外1名

明 細 智

1. 発明の名称

光ディスクメモリ

2. 特許請求の範囲

ヒートモード型書換え可能光ディスクメモリにおいて、記録媒体として、テルル酸化物を基本組成とするもでに、ガリウム・ゲルマニウム・ヒ素のうち1種をそれぞれ1%~10%・10%がある。 10%がある。 10%がある。 20%がある。 20~がある。 20~である。 20~でんかる。 20~でんかる。 20~でんかる。 20~でんかる。 20~でんかんかんかんかんかんかんかんかんか

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ヒートモード型書き換え可能光ディ

スクメモリの記録媒体に関する。

(発明の概要)

(従来の技術)

従来のテルル酸化物薄膜を記録媒体するヒートモード型光ディスクメモリは、Natoona/Techica/Peportvol.29Mc5(1983)などに示されている様に、テルル酸化物薄膜の形成には、金属テルルと二酸化テルル

の2つを蒸発源とした、マルチソース法を用い、これにゲルマニウムとスズを少量含む膜を、各落発源の温度を制御し、組成をコントロールして、回転する基板上に蒸着して、 き換え可能な記録膜とするものであった。

(発明が解決しようとする問題点及び目的)

ている。

そこで本発明は、このような問題点を解決する もので、その目的とするところは、記録感度の向上、消去時間の短縮、C/N比の向上、長期では 性の向上、及び、大巾なコストの低波を行った。 ヒートモード型書き換え可能光ディスクメモリを 提供するところにある。

(問題点を解決するための手段)

(実施例)

第1図は本発明の実施例における光ディスクの

断面図であって、 1 は基板、 2 は記録媒体、 3 は スペーサである。

以下の実施例においても全て、本構造の光ディスクを作製し、メモリ特性の評価を行った。

(実施例-1)

第13

779	,	4						
No	.	混合比	Ga, Ge アルコ・		In, Sr アルコ:		ディッピング 速 度 (mm/s)	スピンコート 回転数 (rpm)
		1.1	1.0	(Ga)	10	(In)	1.0	
2	- 1	1.1	1.0	(Ge)	10	(Sn)	-	2000
	- 1	1.2	1.5	(As)	10.5	(Sb)	1.0	
1	4	_1.2_	_1.5_	_(Ga)	_10.5	(In)		2000
	5	1.3	2.0	(Ge)	11	(SP)	1.0	
1	6	1.3	2.0	(Ga)	11	(Sn)	-	2000
	7	1.4	2.5	(As)	11.5	(Sn)	1.0	
	8	1.4	2.5	(Ga)	11.5	(ln)	-	2000
- 1	9	1.5	3.0	(Ge)	12	(Sb)	1.0	1
	10	1.5	3.0	(As)	12	(In)	<u> </u>	2000
	11	1.6	3.5	(Ga)	12.5	(Sn)	1.0	ļ
	12	1.6	3.5	(Ge)	12.5	(Sb)	-	2000
ı	13	1.7	4.0	(As)	13	(n])	0.5	ł
1.	14	1.7	4.0	(Ga)	13	(Sn)	_	2000
	15	1.8	4.5	(Ge)	13.5	(SP)	0.5	ļ
	16	1.8	4.5	(As)	13.5	(Sn)		1000
	17	1.9	5.5	(Ge)	14	(Sb)	0.5	1
- 1	18	1.9	5.5	(Ga)	14	(In)	-	1000
	19	2.0	6.0	(As)	14.5	(In)	0.5	1
	20	2.0	6.0	(Ge)	14.5	(Sn)	_	1000

又、第1妻の条件で形成した、サンプルNa. 1~20の記録媒体を有する2枚の落板をスペーサを介して接着し、第1図の構成として、半導体・サーザーの拡散ビームで熱処理した後、1.0μまやで設ったビームで、書き込み・消去特性・Cノン・を求めた。この時のトリメトキシガリウの添加量と記録レーザパワーの関係を第2図に示す。

さらに、トリトキシインジウム添加量と半導体レーザーによる記録消去時間の関係を第3図に示す。図より明らかな様に、添加量が10%以下では記録消去時間は急激に大きくなり、好ましくない。また添加量が15%以上では、消去時間は短

くなるが、記録レーザーパワーが高くなり。 記録 歴度が低下し、好ましくない。 したがって添加量は10~15%が好ましい。またスズ・アンチモンのアルコキシドを使用した場合も、インジウムの場合と同様な結果が得られた。

また、第1妻に示す、サンブル ku 1 ~ 2 0 の組成の記録媒体を有するディスクに関して、 C / N 比を求めた。この時の C / N 比の値を第 2 表に示す。

第 2 表

_	
サンブルNa	C / N H
1	5 4
2	5 5
3	5 5
4	5 6
5	5 6
6	5 7

	7	5 6
	8	5 7
	9	5 8
	1 0	5 6
ļ	1 1	5 9
	1 2	5 8
	1 3	5 7
	1 4	5 8
ļ	1 5	5 6
	1 6	5 7
	1 7	5 5
	1 8	5 7

第2衷より明らかな様に、 C / N 比が 5 5 d B 以上を示している・

又、これらの光ディスクを 4 0 ℃、 9 0 %の温度中に放置し、記録感度、記録信号の品質低下を調べたが、 2 年以上の放置においても低下は認められず、長期にわたり安定した特性を示した。

(実施例-2)

又、第3表の条件で形成した、サンプル No. 2 1~40の記録媒体を有する2枚の基板をスペーサを介して接着し、第1図の構成とし、(実施例-1)と同様に、書き込み、消去特性、及び、C/

N比を求めた。この時のテトラエトキシゲルマニウム添加量と記録レーザーパワーの関係を第4図に示す。

図より明らかな様に、添加量が1%以下ではは、はないのでは急激に大きくなり、いいないのでは急激に大きくない。記録レーザルでではななが、耐理境性がわるく、長期安定性に欠けるため、好ましくない、したがって、必が好ましい。またガリウムの場合と同様な結果を得た。

 合と同様な箱果が得られた。

また第3要に示す、サンブル Mc 2 1 ~ 4 0 の組成の記録媒体を有するディスクに関して、 C / N 比を求めた。この時の C / N 比を第4 契に示す。

第 3 表

No.	混合比	Ga. Ge. As. アルコキシド (%)	In, Sn アルコー (5		ディッピング 連 度 (mm/s)	スピンナ 回転数 (rpm)
21	1.2	1.0 (As)	11	(Sn)	1.0	_
22	1.2	1.0 (Ge)	11	(In)	-	3000
23	1.4	2.0 (Ga)	12	(SP)	1.0	_
24	1.4	2.0 (As)	12	(In)	_	2000
25		3.0 (Ge)	13	(Sn)	1.0	_
26	1 .	3.0 (Ga)	13	(SP)	_	2000
27	1	4.0 (As)	14	(In)	1.0	_
28	1	4.0 (Ge)	14	(SP)	-	2000
29	1	5.0 (Ga)	15	(Sn)	0.5	_
30	1	5.0 (As)	15	(In)	-	1000
3	·	6.0 (Ge)	16	(In)	0.5	
3		6.0 (Ga)	16	(Sn)	-	1000
3		7.0 (As)	17	(SP)	0.5	_
3		7.0 (Ge)	17	(ln)	-	1000
3		8.0 (Ga)	18	(Sn)	0.5	_
- 1	6 2.6	8.0 (As)	18	(SP)	-	1000
	7 2.8		19	(ln)	0.5	_
- 1	8 2.8	1 777	19	(SP)	-	1000
- 1	3.0		20	(Sn)	0.5	_
- 1	0 3.0		20	(In)	_	1000

第 4 表

サンプルNo	C / N H
2 1 2 2	5 5 _.
2-3	5—9
2 4	5 8
2 5	5 6
2 6	5 7
2 7	5 7
2 8	5 6
2 9	5 6
3 0	5 7
3 1	5 6

3	2	5	7
3	3	5	6
3	4	5	7
3	5	5	5
3	6	5	6
3	7	5	5
3	8	5	6
3	9	5	3
4	0	5	4
		<u> </u>	

第4表より明らかな様に、C/N比が 5 5 d B 以上を示している。

又、これらの光ディスクを実施例 - 1 と同様に 長期安定性に関する試験を行ったところ、2年以 上にわたり安定した特性を維持している。

(実施例-3)

金属アルコキシドとしてテトラエトキシテルル (Te (OC, H。)。)、溶媒としてプチルアルコールを使用し、(実施例-2)と同様に、ト リプトキシガリウム(G a (O C a H a) 。 } .

テトラプトキシゲルマニウム { G e (O C a H a) 。 }

のうち1 種. 及びトリプトキシインジウム { I n (O C a H a) 。 } . テトラブトキシスズ { S n (O C a H a) 。 } . トリブトキシスズ { S n (O C a H a) 。 } . トリブトキシスズ そこれぞれが に と の C a H a) 。 } . トリブトキシアンチモンバ 所定 と がえた 混合 液 を 用 い 、 直 ぞ れ で は 、 スピンコートにより記録 膜 を形成する。

この時のトリプトキシガリウムの添加量と記録レーザーパワーの関係は、実施例-2に示す、第4図と変わらなかった。さらに、トリブトキシインジウムの添加量と半導体レーザによる記録消去時間の関係は、実施例-2に示す、第5図と同じであった。

又、実施例 - 2 と同様に、 C / N 比を求めたが、ほとんどが 5 5 d B 以上であった。

又、実施例-2と同様に長期安定性に関する、 試験を行ったところ、2年以上にわたり安定した 特性を維持している。

(実施例-4)

又、第 5 表の条件で形成した、サンブル ku 4 1~5 0 の記録媒体を実施例 - 3 と同様に、書き込み、消去特性、及び C / N 比を求めた。この時のトリイソプロポキシヒ素添加量と記録レーザーパ

第 5 表

Na	混合比	Ga, Ge, As アルコキシド (%)	1n, Sn, Sb アルコキシド (%)	ディッピング 速 度 (xm/3)	スピナー 回転数 (rpm)
41	2.0	5.0	15	0.5	-
-42-	2.0_	5.0	15		2000
43	2.1	5.5	15.5	0.5	-
44	2.1	5.5	15.5	-	2000
45	2.2	6.0	16	0.1	-
46	2.2	6.0	16	-	2000
47	2.3	6.5	16.5	0.1	-
48	2.3	6.5	16.5	_	1500
49	2.4	7.0	17	0.1	-
50	2.4	7.0	17	-	1500
51	2.5	7.5	17.5	0.1	-
52	2.5	7.5	17.5	_	1500

ワーの関係を第6図に示す。

図より明らかな様に、添加量が5%以下では、記録レーザーパワーは急激に大きくなり、好いしくない。また添加量が8%以上では、記録レーザーパワーは低くなるが、耐環境性がわるく、最少定性に欠けるため、好ましくない。したがって添加量は、5~8%が好ましい。またガリウム・ゲルマニウムのアルコキシドに関しても、ヒ素の場合と同様な結果を得た。

また、実施例 - 3 と同様にサンプル No. 4 1 ~ 5

2のディスクに関して、C/N比を求めた。この 時のC/N比の値を第6表に示す。

第 6 表

サンプルNa	C/N比
4 1	5 5
4 2	5 6
4 3	5 6
4 4	5 7
4 5	5 7
4 6	5 6
4 7	5 6
4 8	5 8
4 9	5 5
5 0	5 6
5 1	5 4
5 2	5 5

第 6 表より明らかな様に、 C / N 比が 5 5 d B

以上を示している。

又、これらの光ディスクを実施例 - 3 と同様に 長期安定性に関する試験を行ったところ、 2 年以 上にわたり安定した特性を維持している。

(実施例-5)

金属アルコキシドとしてテトラプロボキシテル
ル { T e (O C s H r) 。 } . 溶媒としてイソプロボキシアルコールを1 対1 に
混合したものを使用し、実施例 - 3 と同様に、トリイソプロボキシガリウム { C a (O C s H r) 。 } . テトライソプロボキシゲルロボキシヒ素 {
A s. (O C s H r) 。 } のうち1 種. 及びトリュ}
A s. (O C s H r) 。 } のうち1 種. 及びトリュ}
テトライソプロボキシスズ (S n (O C s H r) 。 } . トリイソプロボキシインジウム (I n (O C s H r) 。 } . トリイソプロボキシスズ (S n (O C s H r) 。 } . トリイソプロボキシスズ (S n (O C s H r) 。 } . トリイソプロボキシスズ (S n (O C s H r) 。 } . た成分でなる。

この時のトリイソプロポキシヒ素の添加量と記

ード型書き換え可能光ディスクメモリにおいて、

録レーザーパワーの関係は、実施例-2に示す、 第4図と変わらなかった。さらに、トリイソプロ ポキシアンチモンの添加量と半導体レーザーによ る記録消去時間の関係は、実施例-2に示す、第 5図と同じであった。

又、実施例 - 3 と同様に、 C / N 比を求めたがほとんど実施例 - 2 と同様に、 5 5 d B 以上であった。

以上テトライソプロポキシテルルを使用する場合、実施例-4と比較して、溶媒をイソプロ混合液アルコールとエチルアルコールの1対1の混合液を使用することによって、実施例-4よりも広いで囲で、ガリウム、ゲルマニウム、ヒ素のうち1種、及び、インジウム、スズ、アンチモンのうち1種のアルコキシドを加えることができる。

又、実施例 - 4 と同様に長期安定性に関する、 試験を行ったところ、 2 年以上にわたり安定した 特性を維持している。

(発明の効果)

以上述べたように、本発明によれば、ヒートモ

記録媒体として、テルル酸化物を基本組成とする ものに、ガリウム、ゲルマニウム、ヒ素のうち1 種及び、インジウム、スズ、アンチモンのうち1 種をそれぞれ1%~10%,10~20%加えた ものを使用し、該記録媒体をテルル、ガリウム、 ゲルマニウム、ヒ素、インジウム、スズ、アンチ モンのアルコキシドを使用した、ソルーゲル法に よって形成することにより、記録膜の組成、膜厚、 膜の均一性を溶液の濃度、ディッピング速度及び スピンナ回転数をコントロールするだけで簡単に 満足することができ、これによってC/N比の向 上、長期安定性が可能となった。さらに、ガリウ ム、ゲルマニウム、ヒ素のうち1種を加えること によって、記録レーザパワーを抑えることができ 感度の向上が可能になり、またインジウム。スズ。 アンチモンのうち1種を加えることによって記録 を消去するのに要する時間が大巾に短縮され、オ - バーライティングが非常にやり易くなった。

さらに又、ディスクの製造方法として、ディッ

ピング及びスピンコートを使用することによって 付帯設備が安価になり、 書き換え可能光ディスク メモリの大量生産が可能で、 大巾なコストグウン につながるという多大な効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例における光ディスクの断面図。

第2図は本発明の実施例におけるトリメトキシガリウム添加量と記録レーザーパワーの相関図。 第3図は本発明の実施例におけるトリメトキシインジウム添加量と記録消去時間の相関図。

第4図は本発明の実施例におけるテトラエトキシケルマニウム添加量と記録レーザーパワーの相 関図。

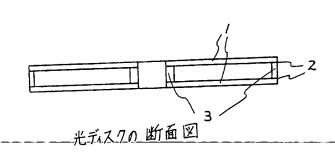
第 5 図は本発明の実施例におけるテトラエトキシスズ添加量と記録消去時間の相関図。

第6図は本発明の実施例におけるペンタイソプロボキシヒ素添加量と記録レーザーパワーの相関図。 第7図は本発明の実施例におけるペンタイ

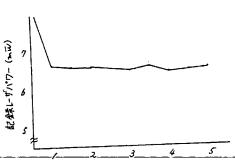
ソプロポキシアンチモン添加量と記録消去時間の 相関図・

以上

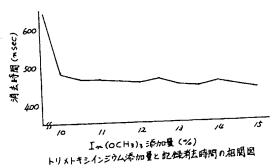
出願人 セイコーエブソン株式会社代理人 弁理士 最上 務 (他 1名)



第 1 図

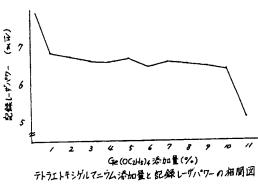


Ga(OCH3)3添加量(%) トリメトキシガリウム添加量と記録レーザパワーの相関図 第 2 図

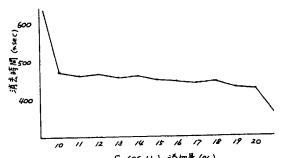


第3図

特開昭62-125550(8)

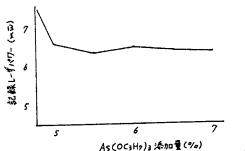


第 4 図



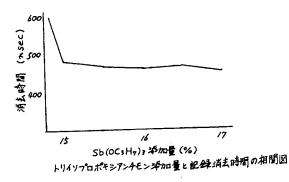
Sa(OC2H5)4 添加量(%) テトラエトキシスズ添加量と記録消去時間の相関図

第 5 🗵



As(OC3H1)』添加量(%) トリイソプロポキシヒ系添加量と記録レザパワーの相関図

第 6 図



第7図